RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13078**

(21) Numer zgłoszenia: **12301**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2007**

(51) Klasyfikacja: ***09-09***

(54) **Śmietnik**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Politechnika Poznańska, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Boneneberg Wojciech, Poznań, (PL);
Sobusiak Dorota, Poznań, (PL);
Gola Maria, Poznań, (PL)

PL 13078

012301

Nr Rp. 13078

Klasa 09-09

Śmietnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest śmietnik, mający zastosowanie jako element do czasowego składowania odpadków w obiektach zamkniętych lub na ulicach, parkach itp.

Znane są śmietniki, mające pojemnik na odpadki w obudowie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono w schemacie na rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono śmietnik w widoku z góry, na fig. 2 w widoku z przodu oraz na fotografii.

Podstawę śmietnika tworzy kształtowy element, wykonany z jednego pasa blachy, połączonego na skrajach, ukształtowany tak, że tworzy gniazdo do osadzania dwóch pojemników na śmieci, każdy o zarysie prostopadłościanu. Nad pojemnikami na śmieci pas na prostokątne otwory. Górna część pasa ma w strefie nad pojemnikami prostokątne otwory.

Podstawa śmietnika wykonana jest z blachy stalowej, zaś pojemniki z barwnych tworzyw sztucznych.

Stosowanie tego pojemnika ułatwia segregację odpadków, oraz umożliwia szybką wymianę pojemników.

Cechami istotnymi, wyróżniającymi przedmiot wzoru przemysłowego od innych śmietników, jest podstawa śmietnika, którą tworzy kształtowy element, wykonany z jednego pasa blachy, połączony na skrajach, ukształtowany tak, że tworzy gniazdo do osadzania dwóch pojemników na śmieci, każdy o zarysie prostopadłościanu, ponadto nad pojemnikami na śmieci pas ma prostokątne otwory, a górna część pasa ma w strefie nad pojemnikami prostokątne otwory.

Rzecznik patentowy
Polskiej
...na
inż. Barbara Urbańska-Łuczak

012301

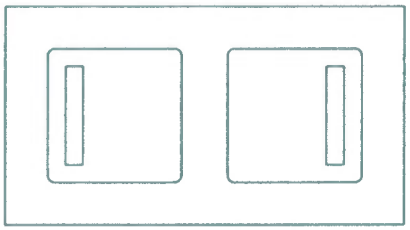


fig. 1

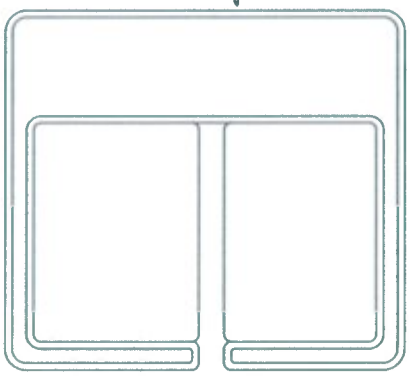
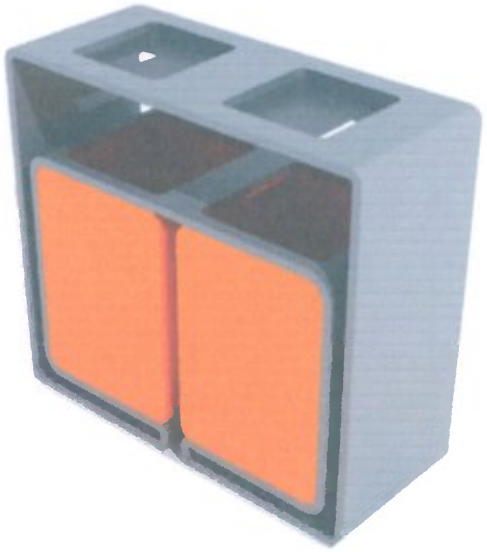


fig. 2



fot.

Rzecznik patentowy
Politechniki Łódzkiej
Biblioteka Główna
inż. Barbara Urbańska-Łuczak